

2021年度 中小企業技術者研修 <化学分析技術> 日程

回数	月日	班	時間数	午前 (9:30~12:30)		午後 (13:30~16:30)	
				科目	会場	科目	会場
1	11/12 (金)	A,B	3			開講式 (13:20~13:30)	
					化学の基礎	第1研修室 表面技術研究室 飯田浩史	
2	11/19 11/26 (金)	A	6	吸光光度分析	第1研修室 表面技術研究室 松村大植	吸光光度分析	研究棟5F (R505) 表面技術研究室 松村大植 環境・有機材料研究室 柴田信行
		B					
3	11/19 11/26 (金)	B	6	ICP発光分光分析	第2研修室 金属材料研究室 大橋芳明	ICP発光分光分析	研究棟5F (R513) 分光測定室 金属材料研究室 大橋芳明
		A					
4	12/3 12/10 (金)	A	6	イオンクロマトグラフィー	第1研修室 表面技術研究室 岸川允幸	イオンクロマトグラフィー	研究棟5F (R505) 表面技術研究室 岸川允幸
		B					
5	12/3 12/10 (金)	B	6	走査電子顕微鏡観察	第2研修室 表面技術研究室 浅野成宏	走査電子顕微鏡観察	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 表面技術研究室 浅野成宏
		A					
6	12/17 12/24 (金)	A	6	X線回折	第1研修室 環境・有機材料研究室 木下武彦	X線回折	研究棟4F (R414) X線測定室 環境・有機材料研究室 木下武彦 表面技術研究室 岸川允幸
		B					
7	12/17 12/24 (金)	B	6	走査電子顕微鏡分析	第2研修室 金属材料研究室 玉田和寛	走査電子顕微鏡分析	研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 表面技術研究室 浅野成宏
		A					
8	1/7 1/14 (金)	A	6	蛍光X線分析	第1研修室 環境・有機材料研究室 柴田信行	蛍光X線分析	研究棟4F (R414) 研究棟4F (R408) 環境・有機材料研究室 柴田信行 表面技術研究室 松村大植
		B					
9	1/7 1/14 (金)	B	6	熱分析	第2研修室 表面技術研究室 川瀬聡	熱分析	研究棟4F (R412) 無機材料測定室 表面技術研究室 川瀬聡
		A					
10	1/21 1/28 (金)	A	6	有機定性分析	第1研修室 環境・有機材料研究室 林朋子	有機定性分析	研究棟3F (R314) 研究棟4F (R412) 環境・有機材料研究室 林朋子 表面技術研究室 中野万敬
		B					
11	1/21 1/28 (金)	B	6	ESCA	第2研修室 金属材料研究室 岡東寿明	ESCA	研究棟4F (R413) X線測定室 金属材料研究室 岡東寿明 表面技術研究室 川瀬聡
		A					
12	2/4 (金)	A,B	6	有機分析概説	第1研修室 表面技術研究室 中野万敬	無機分析概説	第1研修室 信頼性評価研究室 小野さとみ
				修了式 (16:30~) 第1研修室			